First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection Print

L3: Entry 2 of 2

File: JPAB

Sep 12, 1984

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59161448 A

TITLE: STABILIZED POLYMERIC MATERIAL COMPOSITION

Abstract Text (2):

CONSTITUTION: 100pts.wt. of a polymeric material is compounded with $0.001 \sim 5 \mathrm{pts.wt.}$ of a compound of formula I (R1 is $1 \sim 8 \mathrm{C}$ alkyl; R2 is H or $1 \sim 8 \mathrm{C}$ alkyl; X is group of formula II \sim V; R3 is $1 \sim 5 \mathrm{C}$ alkyl; Y is group of formula VI or VII; n is $0 \sim 5$). The composition is preferably compounded further with a phenolic antioxidant, a sulfurbased antioxidant, a phosphorus-containing compound such as phosphite, and a photostabilizer.

<u>Current US Cross Reference Classification</u> (2): 525/167

Previous Doc Next Doc

Go to Doc#

(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—161448

①Int. Cl.³ C 08 K 5/34 // C 07 D 211/46 491/113 識別記号 CAB 庁内整理番号 6681-4 J 7138-4 C 8115-4 C **砂公開 昭和59年(1984)9月12日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

匈安定化高分子材料組成物

②特

顧 昭58-37122

@出.

願 昭58(1983)3月7日

砂発 明 者 皆川源信

浦和市白幡五丁目2番13号アデ

カ・アーガス化学株式会社内

⑦発 明 者 中原豊

浦和市白幡五丁目2番13号アデカ・アーガス化学株式会社内

@発 明 者 平井文二

⑫発 明 者 高橋雅之

浦和市白幡五丁目2番13号アデ

カ・アーガス化学株式会社内

浦和市白幡五丁目2番13号アデ カ・アーガス化学株式会社内

①出 願 人 アデカ・アーガス化学株式会社 東京都荒川区東尾久八丁目4番

1号

四代 理 人 弁理士 羽鳥修

明 椰 書

1. 発明の名称

安定化高分子材料組成物

2. 特許請求の範囲

高分子材料 1 0 0 重量部に、次の一般式 (I) で表される化合物 0.0 0 1 ~ 5 重量部を添加してなる安定化高分子材料組成物。

(上式中、8」は炭素数1~8のアルキル基を示し、R2は水素原子または炭素数1~8のアルキル基

R3は炭素数1~5のアルキル基を示す。

a は0~5を示す。)

3. 秦明の詳細な説明

本発明は耐光性及び酸化安定性の改善された高分子材料組成物、詳しくは、2.2.6,6一テトラメチルピペリジル基を育するポリオールの合フェノールカルボン酸エステルを含有せしめてなる安定化高分子材料組成物に関する。

特開昭59-161448(2)

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等の高分子材料は一般に光の照射及び酸化により劣化し、変色あるいは機械的強度の低下等を引き起こし、長期の使用に耐えないことが知られている。

そこで高分子材料の劣化を防止するために、従来積々の安定剤が単独で、あるいは数種を組み合わせて用いられており、アルキル化ヒドロキシフェニルアルカン酸のエステル等のフェノール系抗酸化剤及びヒンダードピペリジン系の光安定剤の組合せも知られている。

また、近年、同一分子中にフェノール系抗酸化 刺基とヒンダードピペリジン基を結合させること が試みられており、アルキル化ヒドロキシフェニ ルアルカン酸と2.2.6,6—テトラメチルピ ペリジン基を有するアルコールとのエステルも提 客されている。

例えば、特関昭 4 8 -- 6 5 1 8 2 号公報には 2 , 2, 6, 6 -- テトラメチル-- 4 -- ピペリジノー ルとのエステルが、特関昭 5 5 -- 9 0 6 4 号公報 には 2 . 2 . 6 . 6 ―テトラメチル― 4 ―ピベリンノールのアルキレンオキシド付加物とのジエステルが、特闘昭 5 5 ― 1 1 5 0 7 号公報には 2 . 2 . 6 . 6 ―テトラメチル― 4 ―ピベリドンのスピロケタールアルコールのアルキレンオキシド付加物とのジエステルが、特闘昭 5 5 ― 3 6 4 8 2 号公報にはアルキレンピス (2 . 2 . 6 . 6 ―テトラメチル― 4 ―ピベリジノール)のジエステルが開示されている。また特闘昭 5 7 ― 1 3 6 5 6 7 号公報には 2 . 2 . 6 . 6 ―テトラメチル― 4 ―ピベリジノールのアルキル化ヒドロキシフェニルアルカン酸のエステルのグリンドール付加物が開示されている。

しかしながら、これら公報記載の化合物はいずれもモノエステルあるいはジエステル化合物であり、その安定化効果が不充分であり、また比較的低分子量化合物である為に、高分子材料の高温加工時に揮散したり、水あるいは有機溶媒によって抽出されてしまう等の欠点があり、実用上不満足なものであった。

本発明者等は、安定化能に優れ、また揮発性、耐水性等の良好な化合物を見い出すべく観意検討を重ねた結果、2,2,6,6―テトラメチルピペリジル基を有する3価以上のポリオールと特定の含フェノールカルボン酸とのエステルが良好な性能を有することを見い出し、本発明を完成したものである。

即ち、本発明は、高分子材料100重量部に、 次の一般式 (I) で表される化合物0.001~5 重量部を添加してなる安定化高分子材料組成物を 提供するものである。

(上式中、R₁は炭素数1~8のアルキル基を示し、R₂は水素原子または炭素数1~8のアルキル基を示す。

B.は炭素数1~5のアルキル基を示す。

a は0~5を示す。)

以下本発明で用いられる前配一般式 (1) で表される化合物について詳述する。

 R_1 及び R_2 で 妻されるアルキル基としてはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソプチル、第 3 ブチル、第 3 ブチル、第 3 アミル、第 3 アミル、 ヘキシル、オクチル、第 3 オクチル、 シクロペンチル、シクロヘキシル、 1 一メチルシクロヘキシル等があげられ、 R_3 で妻されるアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、アミル等があげられる。

従って、本発明で用いられる前記一般式 (1) で表される化合物としては次の表―1に示すような化合物があげられる。 商、 変中、

特開昭59-161448 (4)

$$\begin{pmatrix}
z & 0 & C_2H_5 & 0 \\
H0 & C_2H_4 & C_0 & C_1H_2
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
z & 0 & C_2H_5 & 0 \\
H0 & C_2H_4 & C_0 & C_1H_2
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
z & 0 & C_2H_5 & 0 \\
Z & 0 & C_2H_4
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
z & 0 & C_2H_5 & 0 \\
Z & 0 & C_2H_4
\end{pmatrix}$$

本発明で用いられる前配一般式.(I) で表される化合物は、例えば、´2, 2, 6, 6—テトラメチルピペリジル基を有するポリオールと式

R_I Ho CaH_{Zn}-COOH で表されるカルボン酸ある

いはその低級アルキルエステルを反応させること によって容易に製造することができる。

次に、本発明で用いられる化合物の具体的な合成例を記すが、本発明は下記の合成例によって制限を受けるものではない。

合成例

表-1, 11 化合物の合成

N-(2', 3'-ジヒドロキシブロビル)2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ビベリジノール1.85g、メチル-3-(3', 5'-ジー第3ブチル-4'-ヒドロキシフェニル)プロピオネート7.7g及びリチウムアミド0.06gをとり、窒素気液下120~130でで12時間加熱微弾した。冷却後、酢酸0.5g及びキシレン50alを加え微弾後、水洗、乾燥した。キシレンを留去した後メタノールにより再結晶し、融点107~110での白色粉末の生成物(目的物)を得た。

本発明は、前記一般式(I)で表される化合物を高分子材料に添加してその耐光性を改善するものであり、その添加量は、通常、高分子材料 1 0 0 監量部に対し0.01~5 武量部、好ましくは0.01~3 重量部である。

特問昭59-161448(5)

三元共重合体、塩化ビニル―スチレン―アクリロ ニトリル共重合体、塩化ピニル―ブタジエン共重 合体、塩化ビニル--イソプレン共重合体、塩化ビ ニルー塩素化プロピレン共重合体、塩化ビニル― 塩化ビニリデン一酢酸ビニル三元共量合体、塩化 ビニル―アクリル酸エステル共重合体、塩化ビニ ルーマレイン酸エステル共重合体、塩化ピニル--メタクリル酸エステル共重合体、塩化ビニル―ア クリロニトリル共政合体、内部可塑化ポリ塩化ビ ニルなどの含ハロゲン合成樹脂、石油樹脂、クマ ロン樹脂、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、アク リル樹脂、スチレンと他の単量体(例えば無水マ レイン酸、ブタジエン、アクリロニトリルなど) との共重合体、アクリロニトリル―ブタジェン― スチレン共置合体、アクリル酸エステル--ブタジ エン―スチレン共重合体、メタクリル酸エステル ―ブクジエン―スチレン共重合体、ポリメチルメ タクリレートなどのメタクリレート樹脂、ポリピ ニルアルコール、ポリピニルホルマール、ポリビ ニルブチラール、直鎖ポリエステル、ポリフェニ

レンオキシド、ボリアミド、ボリカーボネート、ボリアセタール、ボリウレタン、繊維素系樹脂、あるいはフェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、エポキン樹脂、不飽和ボリエステル樹脂、シリコーン樹脂などをあげることができる。更に、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、アクリロニトリル―ブタジエン共重合ゴムなどのゴム類やこれらの樹脂のブレンド品であってもよい。

また、透散化物あるいは放射線等によって架橋させた架橋ポリエチレン等の架橋重合体及び発泡剤によって発泡させた発泡ポリスチレン等の発泡剤合体も包含される。

本発明の組成物にさらに周知のフェノール系の 抗酸化剤を添加することによって酸化安定性をさ らに改善することができる。これらのフェノール 系抗酸化剤としては例えば、2,6-ジー第3ブ チルーp--クレゾール、2,6-ジフェニルー4 --オクトキシフェノール、ステアリルー(3,5 --ジーメチルー4--ヒドロキシベンジル)チオグ

リコレート、ステアリルーβ-- (4--ヒドロキシ 一3.5―ジ―第3ブチルフェニル)プロピオネ ート、ジステアリル―3,5―ジ―第3プチル― 4─ヒドロキシベンジルホスホネート、 2 . 4 . 6―トリス(3′、5′―ジ―第3プチル―4― ヒドロキシベンジルチオ) 1. 3. 5. ートリア ジン、ジステアリル(4―ヒドロキシ―3―メチ ル―5―第3ブチル)ベンジルマロネート、2. 2' ―メチレンピス (4 ―メチル― 6 ―第 3 ブチ ルフェノール)、 4、 4' ―メチレンピス (2, 6 一ジ一第 3 ブチルフェノール)、 2 、 2 ' 一メ チレンピス(6一(1一メチルシクロヘキシル) p - クレゾール) 、ピス (3, 5-ビス (4-ヒ ドロキシ―3―第3プチルフェニル)プチリック アシド) グリコールエステル、4..4' ―ブチル デンピス(6一節3ブチル―m-クレゾール)、 2. 2' ―エチリデンピス(4. 6 ―ジ―第3プ チルフェノール)、2,2.―エチリデンピス(4一第2プチルー6一第3プチルフェノール)、 1. 1. 3ートリス (2―メチル―4―ヒドロキ

シー5一第3プチルフェニル) プタン、ピス〔2 一第3プチル―4―メチル―6―(2―ヒドロキ シー3-第3プチル-5-メチルベンジル)フェ ニル) テレフタレート、1、3、5ートリス(2 , 6--ジメチル--3--ヒドロキシ--4--第3ブチ ル) ベンジルイソシアヌレート、1, 3, 5--ト リス(3,5―ジ―第3プチル―4―ヒドロキシ ベンジル)―2、4.6―トリメチルベンゼン、 テトラキス(メチレン―3― (3.5―ジ―第3 ブチル―4―ヒドロキシフェニル) プロピオネー ト) メタン、1、3、5ートリス(3、5ージー 第3プチル-4-ヒドロキシベンジル) イソシア ヌレート、1、3、5ートリス ((3、5ージー 第3プチル―4―ヒドロキシフェニル) プロピオ ニルオキシエチル) イソシアヌレート、2―オク チルチオー4. 6-ジ(4-ヒドロキシー3. 5 一ジ一第3プチル) フェノキシ―1、3、5―ト リアシン、4.4′ ―チオピス(6―第3プチル・ --m--クレゾール)などのフェノール頻及び 4. 4、一ブチリデンピス (2 一第 3 ブチル— 5 一メ

特開昭59-161448 (6)

本発明の組成物にさらに顕貴系の抗酸化剤を加えてその酸化安定性の改善をはかることもできる。これらの磁費系抗酸化剤としては、例えばジラウリルー、ジミリスチルー、ジステアリルーなどのジアルキルチオジプロピオネート及びブチルー、オクチルー、ラウリルー、ステアリルーなど例えばグリセリン、トリメチロールエタン、トリリスはグリセリン、ベンタエリスリトール、ステル(例えばベンタエリスリトールテトララウリルチオプロピオネート)があげられる。

本発明の組成物に、さらにホスファイト等の含 リン化合物を添加することによって、耐光性及び 耐熱性を改善することができる。この合リン化合 物としては、例えばトリオクチルホスファイト、

トリラウリルホスファイト、トリデシルホスファ イト、オクチル―ジフェニルホスファイト、トリ ス (2.4―ジ―第3プチルフェニル)ホスファ イト、トリフェニルホスファイト、トリス(ブト キシエチル) ホスファイト、トリス(ノニルフェ ニル) ホスファイト、ジステアリンペンタエリス リトールジホスファイト、テトラ(トリデシル) ―1,1.3―トリス(2―メチル―5―第3ブ チル―4―ヒドロキシフェニル)ブタンジホスフ ァイト、テトラ (C12~15 混合アルキル) ---4, 4' ―イソプロピリデンジフェニルジホスファイ ト、テトラ (トリデシル) ―4.4′ ―ブチリデ ンピス (3 --メチル-- 6 --第3プチルフェノール) ジホスファイト、トリス (3, 5―ジ―第3ブ チル―4―ヒドロキシフェニル)ホスファイト、 トリス(モノ・ジ混合ノニルフェニル)ホスファ ィト、水素化─-4.4′ ─-イソプロピリデンジフ ェノールポリホスファイト、ピス (オクチルフェ ニル)・ピス(4,4′ ―ブチリデンピス(3― メチル―6―第3ブチルフェノール)}・1.6

---ヘキサンジオールジホスファイト、フェニル・ 4. 4' --- イソプロピリデンジフェノール・ペン タエリスリトールジホスファイト、ピス(2,4 --ジ-第3プチルフェニル) ペンタエリスリトー ルジホスファイト、ピス (2 、6 ― ジ― 第 3 ブチ ルー4ーメチルフェニル) ペンタエリスリトール ジホスファイト、トリス(4,4′ ―イソプロピ リデンピス (2―第3ブチルフェノール) 〕ホス ファイト、フェニル・ジイソデシルホスファイト 、ジ (ノニルフェニル) ペンタエリスリトールジ ホスファイト、トリス(1.3―ジ―ステアロイ ルオキシイソプロピル) ホスファイト、 4 , 4 ' ---ィソプロピリデンピス (2 ---第 3 プチルフェノ ール) ・ジ (ノニルフェニル) ホスファイト、9 , 10-3-1-0-1-1-0-2x スファフェナンスレン-10-オキサイド、テト ラキス (2, 4―ジ―第3プチルフェニル) ―4 , 4' ―ピフェニレンジホスホナイトなどがあげ られる.

本発明の組成物に他の光安定剤を添加すること

によってその耐光性をさらに改善することができ る。これらの光安定剤としては、例えば、2---ドロキシ―4―メトキシベンゾフェノン、2―ヒ ドロキシー4ーnーオクトキシベンゾフェノン、 2, 2' -ジーヒドロキシー 4 -- メトキシベンゾ フェノン、2,4―ジヒドロキシベンゾフェノン 等のヒドロキシベンゾフェノン類、 2― (2'― ヒドロキシー3'ー+一プチルー5'ーメチルフ ェニル) -5-グロロベンゾトリアゾール、2-(2' - E F D + v - 3' , 5' - v - t - 7 + ルフェニル) --5 --クロロベンゾトリアゾール、 2- (2' -ヒドロキシー5' -メチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2--(2'--ヒドロキシ -3'5'-ジーt-アミルフェニル) ベンゾト リアゾール等のベンゾトリアゾール類、フェニル サリシレート、p-t-ブチルフェニルサリシレ `-ド、2, 4―ジ―t―ブチルフェニル―3, 5 ージーtープチルー 4 ―ヒドロキシベンゾエート 、ヘキサデシルー3,5ージーtープチル**ー t**ー ヒドロキシベンゾエート等のベンゾエート類、2

特別昭59-161448 (ア)

. 2' ーチオピス(4ー t ーオクチルフェノール) Ni 塩、(2、2' ーチオピス(4ー t ーオクチルフェノラート))ーロープチルアミンNi、(3、5ージー t ーブチルー 4 ーヒドロキシベンジル)ホスホン酸モノエチルエステルNi 塩等のニッケル化合物類、αーシアノーβーメチルーβー(ρーメトキシフェニル)アクリロニトリル類及びNー2ーエチルフェニルーN'ー2ーエトキシー5ー第3ブチルフェニルシュウ酸ジアミド、Nー2ーエチルフェニルーN'ー2ーエトキシフェニルシュウ酸ジアミド等のシュウ酸ジアニリド類があげられる。

その他必要に応じて、本発明の組成物には重金 属不活性化剤、造核剤、金属石けん、有機錫化合 物、可塑剤、エポキシ化合物、飼料、充塡剤、発 泡剤、帯電防止剤、難燃剤、清剤、加工助剤等を 包含させることができる。

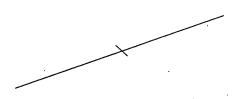
本発明によって安定化された高分子材料は極め て多様な形で、例えばフィルム、繊維、テープ、 シート、各種成型品として使用でき、また、塗料 、ラッカー用結合剤、接着剤、パテ及び写真材料 における基材としても用いることができる。

次に本発明を実施例によって具体的に説明する。 しかしながら、本発明はこれらの実施例によって 限定されるものではない。

実施例1

ポリプロピレン 100 重量部 安定剤(表---2) 0.2

上記配合にて厚さ 0.3 amのプレスシートを作成し、高圧水銀ランプを用いての耐光性試験及び 160 でのギャーオーブン中での耐無性試験を行った。また 80 での熱水に 15時間浸漬後のシートについても同様の試験を行った。その結果を表—2に示す。



事 — 9

		īri .	光 性	耐	魚 性
Na.	安 定 剤	オリジナル	浸漬シート	オリジナル	漫演シート
比較例	A * 1	時間 120	時間 96	時間 256	時間 216
1 — 2	B * 2	120	. 104	256	232
1 - 3	C * 3	144	120	. 232	208
実施例	No. 1 (表-1)	288	264	.· 384	360
1 - 2	Na 3 (~)	240	216	.304	288
1-3	No. 4 (**)	288	272	. 376	352
1 4	Na 5 (*)	264	240	360	336
1 5	Nr 8 (*)	248	224	376	360
1-6	No.10 (~)	224	200	352	336
1 - 7	Na.11 (~)	298	272	328	312
1 — 8	Na 14 (*)	288	248	336	328

*1: A:

実施例 2

通常の安定剤は樹脂の高温加工時に揮発、分解 等によりその効果が著しく失われることが知られ ている。

本実施例では押し出し加工を繰り返し行うことにより高温加工による影響を確かめた。

次の配合により樹脂と添加剤をミキサーで5分

特問昭59-161448 (8)

表 — 3

間混合した後、押し出し機でコンパウンドを作成した。(シリンダー温度230℃、240℃、ヘッドダイス温度250℃、回転数20rpm)押し出しを5回繰り返し行った後このコンパウンドを用いて試験片を射出成形機で作成した。(シリンダー温度240℃、ノズル温度250℃、射出圧475kg/cl)

得られた試験片を用いて高圧水銀ランプでの耐光性試験及び160℃のオーブン中での耐熱性試験をおこなった。また、押し出し1回のものについても同様に試験した。その結果を表—3に示す。

<配合>
エチレン--プロピレン共重合樹脂 1 0 0 重量部
ステアリン酸カルンウム . 0.2
ジラウリルチオジプロピオネート 0.3
安定剤(安--3) 0.1

		耐光性	耐熱性	
No.	安 定 剤	1回 5回 押し出し	1回 5回 押し出し	
比較例 2-1	Α .	時間 時間 72 72	時間 時間 280 264	
2-2	В	72 72	264 256	
2 — 3	С	72 72	264 240	
実施例 2 — 1	No. 1 (喪-1)	152 144	432 424	
2 2	No. 2 (*)	144 128	408 384	
2 — 3	No. 4 (*)	144 144	424 408	
2-4	No. 6 (*)	120 104	376 336	
2 - 5	No. 7 (+ ')	128 120	400 376	
2 — 6	No. 9 (~)	128 . 128	424 408	
2 — 7	No.12 (*)	144 128	384 360	
2 — 8	No.13 (*)	152 144	408 384	

実施例 3

ポリエチレン 100 重量部 Ca-ステアレート 1.0 安定剤(表—4) 0.2

上配配合物を混練後プレスして厚さ 0.5 mmのシートを作成した。このシートを用いてウエザオメーター中で耐光性を測定し、脆化するまでの時間を測定した。また、150 でのオーブン中での熱安定性も測定した。その結果を表—4に示す。

丧 — 4

No.	安定剤	耐光性耐熱性
比較例 3-1	٨	時間 時間 660 320
3 — 2	В	6 4 0 3 1 2
3 — 3 .	с .	700 312
実施例 3-1	No. 1 (表-1)	9 2 0 4 4 8
3 — 2	No. 4 (*)	900 424
3 — 3	No. 7 (~)	840 400
3 — 4	No.10 (~)	860 424
3 — 5	Na.11 (**)	9 4 0 4 3 2
3 6	No.14 (")	8 6 0 4 4 8

特別昭59-161448 (9)

実施例 4

上記配合物をロール減り後プレスして厚さ3mmのシートを作成した。このシートを用いウエザオメーターで800時間照射後の抗張力残率を測定した。また、210でで10分間加熱後のシートの色を測定し、10段階にわけて評価した。尚、1は白色を示し、10は福色を示す。その結果を表一5に示す。

No	安定剌	抗强力残率	シートの色
比較例 4-1	なし	3 8	9
4 2	A	5 1	5
4 3	В	4 9	5
4 - 4	С	5 2	6
実施例 4-1	No. 2 (表-1)	6 7	3
4 — 2	No. 4 (+)	6 9	2
4 — 3	No. 8 (**)	6 5	4
4-4	No. 9 (*)	6 5	3
45	No.12 (~)	6 1	2

事施例 5

ポリウレタン樹脂 100 血量値 (旭電化製U-100)

Ba-ステアレート 0.7

2n-ステアレート 0.3

安定剂(表--6) 0.3

上記配合物を70℃で5分間ロール上で混練し、120℃で5分間プレスして厚さ0.5 maのシートを作成した。このシートをフェードメーターにて50時間照射後の伸び残率を測定した。その結果を表一6に示す。

--- (

No.	安	定	刺		伸び	残率
比較例 5-1	A				4	8 %
5 — 2	В				4	6
5 — 3	С				5	1
実施例 5-1	No.	1 (是—— 1	.)	6	5
5 — 2	No.	5 (•)	6	2
5 — 3	No	7 (•)	6	4
5 — 4	No. 1	1 (*)	6	5
5 — 5	No. 1	2 (•)	6	2